

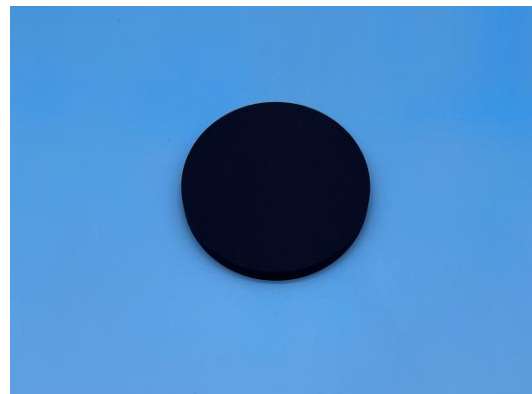


中科院上海光机所光电材料研发事业部产品介绍

陶瓷靶材

公司提供各种组份的陶瓷溅射靶材，制备方法有冷压烧结、等静压烧结、热压，纯度高、致密度高、平整度好。

材料	纯度	最大尺寸	致密度
Al ₂ O ₃	4N	Dia100×8mm	>80%
BaTiO ₃	4N	Dia100×8mm	>80%
BaxSr(1-x)TiOy	4N	Dia100×8mm	>80%
BaZrO ₃	4N	Dia100×8mm	>80%
Bi ₂ FeCrO ₆	3.5N	Dia100×8mm	>80%
CeO ₂	4N	Dia100×8mm	>80%
NiFe ₂ O ₄	3.5N	Dia100×8mm	>80%
MgO	4N	Dia100×8mm	>80%
PZT	4N	Dia100×8mm	>80%
PbZrO ₃	4N	Dia100×8mm	>80%
SrTiO ₃	4N	Dia100×8mm	>80%
SrZrO ₃	4N	Dia100×8mm	>80%
LaSrMnOX	4N	Dia100×8mm	>80%
LaSrNiOX	4N	Dia100×8mm	>80%
YBCO	4N	Dia100×8mm	>80%
TiO ₂	4N	Dia100×8mm	>80%
Al:ZnO	4N	Dia100×8mm	>80%
Ga:ZnO	4N	Dia100×8mm	>80%
ZnO	4N	Dia100×8mm	>80%
.....



电话 :021-69918486, 69918652, E-mail:gzhchen@siom.ac.cn;sales@sgcrystal.com

网址 :www.sgcrystal.com